DERWENT-ACC-NO:

1989-090098

DERWENT-WEEK: 198912

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

٠,

Vinyl!-carbazole polymer hologram - with

inorganic

anti-reflection layer e.g. metal oxide silicon

nitride

and magnesium fluoride

PATENT-ASSIGNEE: CANON KK [CANO]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0196274 (August 7, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 01040878 A February 13, 1989 N/A

N/A004

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 01040878A N/A 1987JP-0196274

August 7, 1987

INT-CL (IPC): G02B001/10, G03H001/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01040878A

BASIC-ABSTRACT:

An antireflection layer is provided on the surface of a recording carrier in

which volume-phase type hologram is recorded. The antireflection layer

comprises pref. one or more of TiO2, TaO5, ZrO2, HFO2, SiO2, Yb2O3, SiN4,

Al2O3, MgO or MgF2.

ADVANTAGE - Volume-phase hologram having antireflection layer has colourless

transparency and shows uniform diffraction efficiency and high resolution e.g.

over 3,500 lines/mm. Since the layer is provided on the surface, generation of

ghost and flicker is eliminated, and the light efficiency is improved.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: POLYVINYL CARBAZOLE POLYMER HOLOGRAM INORGANIC ANTI REFLECT LAYER

METAL OXIDE SILICON NITRIDE MAGNESIUM FLUORIDE

DERWENT-CLASS: A89 G06 L03 P81 P84 V07

CPI-CODES: A04-D06; A11-C04B2; A12-L02E; G06-A; G06-D; G06-E; G06-

F03C;

L03-G05;

EPI-CODES: V07-F02C;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1510U; 1521U ; 1544U ; 1694U ;

1788U ; 1966U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0211 0224 0231 0899 2018 2020 2198 2423 2427 3317 2482 2493 2499

2506 2507 2569 3251 2595 2608 2657 3255 3267 2851

Multipunch Codes: 014 04- 100 231 332 359 398 42- 431 433 44& 466 472

473 477

516 523 53& 532 533 535 540 541 548 57& 597 598 649 688

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-040145 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1989-068358

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-40878

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月13日

G 03 H 1/02 G 02 B 1/10 8106-2H A-8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 反射防止層を有するホログラム

②特 願 昭62-196274

塑出 願 昭62(1987)8月7日

73発 者 31 信 男 明 櫛 の発 明 者 吉 永 TE. 子 ⑫発 明 者 谷 尚 郷 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

の発 明 者 桑 山 哲 郎 の出 願 人 キャノン株式会社

②代 理 人 弁理士 吉田 勝広

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明和普

1. 発明の名称

反射防止層を打するホログラム

2. 特許請求の範囲

- (1) ビニルカルバゾール系重合体を主体としてなり、且つ体積位相型ホログラムが記録された記録担体表面に反射防止階を設けたことを特徴とする反射防止階を有するホログラム。
- (2)反射防止層が、TiO₂、TaO₈、2rO₂、BfO₂、SiO₂、Yb₂O₃、Y₂O₃、SiN₄、Al₂O₃、MgO及びMgF₂からなる群から選ばれる単独又は複数からなる特許 請求の範囲第(1) 項に記載の反射防止層を有する ホログラム。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はホログラムに関し、更に詳しくは、表面に反射防止層を設けて照明光の反射や散乱によるチラツキ感やゴースト等を改良し、且つ通明性を向上させた体積位相型ホログラムに関する。

(従来の技術)

ホログラフィーは、レーザーの様に干渉性良好な光波を物体に照射し、その振幅と位相とがその物体の形状に応じて変調され、反射又は透過した光を感材層に受光して記録し、得られたホログラムに、再生光を照射し、光により記録した物体の光学像を再生する技術であり、例えば、立体光学像を平板状のフィルムに観察することができる。

このようなホログラフィーに関する研究の造風に伴ない、現在ではその感材に対する要求もかなり明確なものとなってきている。ホログラフィーに川い得る感材としては、漂白処理銀塩、フォトレジスト、サーモブラスチック、瓜クロム酸ゼラチン、無機ガラス系材料、強誘電体等多くの材料が知られており、そのホログラフィーに対する適性が更に研究されてきている。

ところで、ホログラフィー技術の進歩に作ない、実用に耐え得るホログラムの形成が可能とな りつつあり、画像自体を楽しんだり、種々の物品 を装飾するために用いたりする等、ホログラムの 用途の種々の方面へ拡大されており、それに応じ た各種の形態がホログラムにも要求されつつあ る。

(発明が解決しようとしている問題点)

ホログラムは外部から再生光を照射して、感材 関中に記録された像を再生し、観察するものであ るが、その際必然的に感材層表面で照明光の反 射、散乱によるチラッキ感やゴーストが現れ、 又、光線の透過率が低下するため、観賞者に不快 感を与えるという問題がある。しかしながらこれ らの問題に対する解決方法は今迄何等提案されな かった。

従って、本発明の目的は上記の様な欠点を解決 して視感性及び透明性に優れた体験位相型ホログ

性、保存安定性、回折効率等の総合面で優れるものとして、ビニルカルパゾール系重合体が好ましくい。

このビニルカルバゾール系重合体とは、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルカルバゾールのアルキル費換体、ポリビニルカルバゾールのハロゲン置換誘導体及びこれらを主体とする重合体を云い、所望に応じてその1種以上を用い得る。具体的には、例えば、ポリビニルカルバゾール、3ークロルビニルカルバゾール重合体、3ーヨードビニルカルバゾール重合体、3ーメチルビニルカルバゾール重合体、フェチルビニルカルバゾール重合体、フロル化ポリビニルカルバゾール、プロム化ポリビニルカルバゾール、プロム化ポリビニルカルバゾールで利用することができる。

中でも未置換のポリピニルカルパゾールは、その入手が容易で、しかも得られるホログラムの性 能も特に優れたものであるので、事実上好過である。 ラムを提供することである。

(問題点を解決するための手段)

以上の如き水発明の目的は以下の本発明により 達成される。

すなわち、水発明は、ビニルカルパゾール系重合体を主体としてなり、且つ体積位相型ホログラムが記録された記録担体表面に反射防止層を設けたことを特徴とする反射防止層を有するホログラムである。

(作 用)

ホログラムを記録した記録担体の表面に反射防止層を設けることにより、ホログラム像観察時のチラッキ場やゴーストを無くし、且つ透明性を改良して視感性に優れた体積位相型ホログラムが提供される。

(好ましい実施應様)

以下好ましい実施應様を挙げて本発明を更に詳 細に説明する。

本発明においてホログラム記録担体の主体をな す 重合体としては、得られるホログラムの耐湿

ビニルカルバゾール系ポリマーは、例えば、フィルムとした際の強度や柔軟性等の特性の制御のために、必要に応じて、他のモノマーと共重合されていてもよい。そのような用途に用い得る他のモノマーとしては、例えば、上記ビニルカルバゾール類に加えて、酢酸ビニル等のビニルエステル、アクリル酸、メタアクリル酸のエステル、スチレン及びスチレン誘導体等のラジカル重合によって共重合し得るビニル系モノマーを挙げることができる。又、例えば、ポリスマーを挙げることができる。又、例えば、スチレン・スチレン・ブタジエン共重合体、スチレン・スチレン・ブタジエン共重合体、スチレン・スキレン・ブタジエン共重合体等の他のポリマーをホログラム像が記録できる範囲でブレンドして用いることもできる。尚、これらは所望の特性が得られるようにその添加割合が選択して用いられ

このビニルカルパゾール系瓜合体は沃求化合物 によって幅射線に対して活性化された状態でホロ グラフフィーに用いられる。

この沃米化合物としては、例えば、四沃化炭

浴、ヨードホルム、四状化エチレン、トリョード エタン、テトラヨードエタン、ペンタヨードエタ ン、ヘキサヨードエタン等を重合体成分中に共存 して可視光波長に対する充分な趣度を有する態材 層を構成できるものが用いられる。

このような構成のピニルカルパゾール系重合体 を川いた感剤層に、560mmまでの可視光に対し **感度を示し、そのような被長領域内の適当な被長** の物体光と参照光の2光束の可干渉性レーザーに よって干渉パターンを選光後、更に溶剤による膨 潤及び収縮現象を利用した現像工程を終る方法に よって高解像度、高回折効率の体積位相型ホログ ラムを形成することができる。

尚、木発明に用いる記録担体は、その材質或い は画像の記録方法に限定されず、どのような材質 からなり、又、どのような記録方法で形成された ものであってもよい。

本発明では上記で得られたホログラムの少くと も一方の面に反射防止層を形成する。

反射防止層は本発明の目的達成が可能である限

反射光の波長領域を拡大する必要があり、3周以 上の階構成がとられる。この際、 入/4 - 入/2 - A/4の三層構成が基本的にはとられるが、第 1 層と第3層が反射率を零にし、第2層が反射防 止帯域を拡大している。反射防止条件を満たす構 成であれば特に限定する必要は無いが、フィルム よりも大きな屈折率を有する第1層/第1層より も大きな屈折率の第2層/空気に近い屈折率の3 燈の構成となる。単層では、MgFz、SiOzが用いら れる.

(分 Д)

以上の如くして得られた本発明の体積位相型ホ ログラムは、その表面に形成された反射防止層 が、照明光の反射や散乱による画像観察時のチラ ツキ感やゴーストを無くし、光の利用効率が向上 (反射によるロスが低減)し、同時に透明性を向 上させるため、視感性に優れたホログラムであ る。又、このようにして得られたホログラムは、 無色で高い透明性を有しており、最大90%に 逢するムラのない均一な回折効果を打し、更に

りいずれの材料から形成してもよく、特に限定 されないが、特に好適な材料は、TiO2、TaOs、 ZrO2, HfO2, SiO2, Yb2O3, Y2O3, SiN4, Al2O3, M MgO 及びMgFaからなる群から遊ばれる単独又は視 数からなる材料である。特にこれらの材料を組合 せて適切な屈折率と脱以の反射防止層とすること が好ましい。

防止層の形成方法は、例えば、イオンプレー ティング、蒸着、スパッタリング等いずれの公知 の方法でもよく特に限定されない。又、絶材別は 基本的には耐熱性に低れているが、上記防止層の 形成に際しては絶材剤を冷却しながら行うことも 好ましい。

これらの反射防止層の形成によって視感性が改 良されるとともに透明性(透光率)が一般的に約 5%以上向上する。

上記反射防止層は、単色表示ホログラムに関し ては単層であってもよく、その際、単色光の波長 を入とすると、入/4であり、その整数倍とす る。単色では可能でも多色や金色ホログラムでは

3.500本/■■以上の高解像力を有してい

(実 施 例)

以下実施例により、本発明を更に詳細に説明す る。

実施例1

基材としての1.1mmの厚みの白板ガラスの 表面に、暗所にてポリ(N-ビニルカルパゾー ル) 2. 5 g 及び四沃化炭素 0. 2 g をモノクロ ルベンゼン30gに溶解した溶液をスピナー(ミ カサスピナー、1H-2)を用いて塗布後乾燥し 膜序約5.0μmの記録担体を得た。

得られた感材層の吸光度を分光光度計UVIDEC -650(日本分光製)で測定したところ、560 nm 迄の吸収端を有していた。

この感材層にアルゴンレーザー (514.6 nm)を用い、光強度比1:1 (両ピームの光強度 の和が入射直前で3mW/cm²)の条件でデニシュー クの方法に従って所望の物体に対応する調像を記 疑した。

次にアセトン(20℃で2分間)、キシレン(30℃で3分間)及びn-ヘプタン(25℃で3分間)の順で浸透処理し、乾燥して体積位相ホルグラムを得た。このホログラムは、514.5nmの投長の光に対し、約3,000木/mmの空間周被数を有し、回折効率が88%であり、透過率が90%の体積位相型であった。

上記ホログラムの感材面にスパッタリング法によって、Yb₂O₃、TaO₆ 及びSiO₂からなる3 Mの反射防止層を形成した。それぞれの3 Mの膜厚はいずれも入/4(入=514.5nm)とした。このホログラムを蛍光灯の下で観察したところ、チラッキ機及びゴーストが無く非常に見易いものであり、又、透過率は95%、回折効率は93%に向上していた。

実施例 2

突施例1と同様に1、2階を設定し、第3層に M 8 F 2 を用いた。透過率は96%であった。 突旋例3

実施例1と同様にして、第1暦(ThOz)、

第2階(TiO。)及び第3階(SiO。)を形成した。透過率は94%であった。

特許出願人 キヤノン株式会社 代理人 弁理士 吉 田 勝 広

Coaty and relied Suffee of Hologon

(other development)